850 nm 高速垂直腔面发射激光器技术研究进展(特邀)

佟海霞1.2, 佟存柱1, 王子烨1.2, 陆寰宇1.2, 汪丽杰1, 田思聪1, 王立军1

(1. 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所发光学及

应用国家重点实验室,吉林长春130033;

2. 中国科学院大学 材料科学与光电研究中心,北京 100049)

摘 要:垂直腔面发射激光器 (VCSEL) 具有低成本、低阈值、高速率和低功耗等优点,在短距离光互 连中有着重要的应用。随着大数据、超级计算机技术的发展,短距离光互连性能需求越来越高,从而对 高速调制的 850 nm VCSEL 技术提出了更高要求。从带宽限制机理、调制新方法两方面详细回顾了高 速 850 nm VCSEL 技术最新进展,对技术发展趋势进行了总结与展望。

关键词:垂直腔面发射激光器; 高速; 脉冲幅度调制 中图分类号:TN248.4 文献标志码:A DOI: 10.3788/IRLA20201077

Advances in the technology of 850 nm high-speed vertical cavity surface emitting lasers (*Invited*)

Tong Haixia^{1,2}, Tong Cunzhu¹, Wang Ziye^{1,2}, Lu Huanyu^{1,2}, Wang Lijie¹, Tian Sicong¹, Wang Lijun¹

(1. State Key Laboratory of Luminescence and Applications, Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130033, China;

2. Center of Materials Science and Optoelectronics Engineering, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract: Vertical-cavity surface-emitting lasers (VCSELs) have important applications in the short-distance optical interconnection attributed to their advantages, such as low cost, low threshold current, high modulation bandwidth and low power consumption. With the development of big-data and supercomputer technology, the performance demand of short-distance optical interconnection is increasing quickly, which also proposes a challenge for high-speed 850 nm VCSEL. In this paper, the latest development of high-speed 850 nm VCSEL technology was reviewed from the aspects of bandwidth-limited factors and new modulation methods, and the growing trend of this technology is prospected and summarized.

Key words: VCSEL; high speed; PAM modulation

基金项目:国家重点研发计划项目 (2018YFB2201000)

收稿日期:2020-09-05; 修订日期:2020-10-20

作者简介: 佟海霞 (1995-), 女, 硕士生, 主要研究方向为高速面发射激光器。Email: 1270327351@qq.com 导师简介: 佟存柱 (1976-), 男, 博士生导师, 主要从事半导体激光器方面的研究。Email: tongcz@ciomp.ac.cn

0 引 言

短距离光互连在大数据中心和超级计算机技术 发展中具有重要的作用^[1]。垂直腔面发射激光器 (VCSEL)因为其具有低成本、低阈值、高速率和低 功耗等优点,成为了短距离光互连的核心光源,主要 波长为 850 nm。近年来该类激光器在新一代信息技 术发展需求的牵引下,发展迅速。单芯片直接调制 3 dB 带宽达到 30 GHz,脉冲幅度调制 (PAM)可达到 100 Gbps 速率,在多通道、可插拔、100-400 Gbps 光模 块中得到了广泛应用。然而,面向未来更高带宽和速 率的需求, 850 nm VCSEL 也面临着新的挑战。

文中从理论和进展出发,讨论和总结了 850 nm VCSEL带宽限制因素和速率提升方法,并对未来技 术发展进行展望。介绍了 VCSEL 的带宽限制因素, 从 VCSEL 的调制带宽和先进的编码调制技术入手, 对 850 nm VCSEL 近年来速率研究进展进行了总结, 最后对 850 nm VCSEL 技术发展趋势进行了展望。

1 高速 VCSEL 的带宽限制

如图 1 所示, VCSEL 是由上、下布拉格反射镜 (DBR)、有源区、电流限制层、上下电极组成, VCSEL DBR 反射镜间的有源区光学厚度为 $\lambda/2$ 的整数倍, 上 下 DBR 镜通常为 P 型和 N 型掺杂, 光输出方向垂直 于晶圆表面。为降低电容, 常用的是苯丙环丁烯 (BCB) 绝缘介质进行填平来制作共面电极^[2]。为了进 行有效的注入电流控制, 常在有源区与 DBR 间制备 氧化孔。



图 1 VCSEL 的结构示意图 Fig.1 Schematic diagram of VCSEL

1.1 VCSEL本征带宽限制因素

VCSEL的调制带宽限制主要来自于其内部本征 带宽限制和外部寄生效应。VCSEL的小信号调制可 通过传递函数来表示:

$$H(f) = \frac{f_{\rm R}^2}{f_{\rm R}^2 - f^2 + jf\gamma} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \left(\frac{f}{f_{\rm p}}\right)},\tag{1}$$

公式(1)是由本征传递函数与电寄生效应引入的 传递函数相乘得出的。其中f_P为寄生截止频率,f_R为 弛豫振荡频率,理想激光器f_R的弛豫振荡频率可表示 为注入载流子和生成的光子之间相互作用的动力学:

$$f_{\rm R} = D \sqrt{I_0 - I_{\rm th}},\tag{2}$$

其中,

$$D = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{\Gamma v_{\rm g} \eta_i}{q V_{\rm p}} \frac{\partial_{\rm g} \gamma_{\partial n}}{\chi} \right]^{1/2},\tag{3}$$

式中:^{∂s}/_{an}为量子阱的微分增益; χ=1+τ_s/τ_e为传输系 数, τ_s为通过腔未掺杂部分进入有源区量子阱时间, τ_e为有源区热传输发射时间; V_p为光子占据的腔体 积; Γ为光限制因子; v_g为光子的群速度; q 为电荷; I_{th}为阈值电流。调制频率随电流变化的反应速率 (即: D 因子) 决定了理想激光器的调制速度, 由此可 以通过增大 D 因子来增大调制速率。提高 D 因子的 方法主要有: (1) 增大光限制因子; (2) 减小有源区体 积; (3) 增加有源区微分增益。电流孔径的减小可减 小有源区体积, 增大 D 因子。

H(f)本质上是一个二阶低通滤波器,其阻尼谐振 位于截止频率附近。在 $f_{\rm R}$ 之下强度调制一直都与电 流调制一致,在弛豫谐振处该响应得到增强。在谐振 点之上,该响应急剧降低。根据阻尼的大小,该谐振 的实际峰值频率 $f_{\rm p}$ 略低于 $f_{\rm R}$ 。 f_{3dB} 是电功率响应降低 到其直流值一半时的频率,在弱阻尼下该频率略高于 $f_{\rm R}$ 。可知通过增加光子密度或输出功率可以使 $f_{\rm R}$ 增 加。该增加将一直持续到光子密度接近 $\frac{1}{\varepsilon}$ 为止,这时 由于增益压缩,微分增益略有减小。阻尼因子 γ 为:

$$\gamma = K f_{\rm R}^2 + \gamma_0, \tag{4}$$

其中,

$$K = 4\pi^2 \left(\tau_p + \frac{\varepsilon \chi}{v_g \partial g_{\partial n}} \right), \tag{5}$$

γ0是由于自发辐射对激光模的贡献而引起的偏

移。最大的可实现带宽被弛豫振荡阻尼所限制,当 $f_p=0$,且 $f_R = f_{3dB}$ 时,阻尼最佳且带宽最大。该点由K因子决定,K因子确定了激光器的本征调制带宽能 力。减小K因子的方法主要有:(1)增大有源区介质 的微分增益,可以通过使用 InGaAs 或 InGaAlAs 量子 阱来代替 GaAs 量子阱实现;(2)减小光子寿命 τ_p ,可 用通过调整顶层相位来实现^[2–3]。

1.2 寄生电阻电容影响

寄生效应是限制 VCSEL 高速特性的另一个重要 因素。寄生主要分为内部寄生与电极寄生两部分。

以典型的氧化限制型 VCSEL 为例,其横截面示 意图与寄生如图2所示。极板电容C_n表示从探头端 到金属触点的信号与地之间的电容。C_n的值根据极 板的布局和极板之间的材料不同,从几十fF到几百 fF不等。现在最常用的填平材料是聚酰亚胺和苯丙 环丁烯 (BCB), 比使用二氧化硅填平所带来的极板电 容要小很多。极板电阻 R_n是极板损耗的原因。由于 它在欧姆范围内,通常相对较小,在小信号模型中有 时被忽略。极板电容 C_p要尽力优化到最小, 而极板 电阻 R_n要做到最大,这样能够有效阻止电流流经它 们^[3]。镜面电阻 R_{mirr}包括上下 DBR 的电阻。它包括 了在偏置点处异质结的净微分阻抗。N-DBR 由于材 料的损耗和电阻性低,所以减小寄生电阻主要是针对 P-DBR,可以通过 DBR 缓变层的各种带宽带隙工程 方案来实现低电阻[4-5],对于氧化限制型 VCSEL,也可 以采用腔内接触的(部分)未掺杂半导体反射镜来实 现[6-7]。但腔内接触结构仍然存在很多问题,例如电 流注入的均匀性,有源区附近的高掺杂接触层的光损 耗和侧向电阻等。R_{sheet}表示 n-接触层中的薄层电 阻, R_{cont} 表示所有接触的接触电阻。所有这些电阻中 镜面电阻 R_{mirr} 占最大部分,在小信号模型中,可以组 合成*R*_m=*R*_{mirr}+*R*_{sheet}+*R*_{cont}。台面电容*C*_{mesa}是电流孔径 下内部区域的串联氧化物电容。台面电容 Cmesa 取决 于台面和孔径的直径以及氧化物和本征半导体层的 厚度。电容 C_i表示电流流过的孔径区域的二极管结 电容。在正常的正向偏置条件下, C_i 通常由扩散电容 控制,它模拟了存储在固有的分离限制型异质结构中 的少数载流子的调制。结果表明,扩散电容不仅与载 流子寿命有关,而且与分离限制型异质结构的设计 有关[3]。





2 850 nm VCSEL 调制研究进展

VCSEL调制速率的提升,一方面可以通过提高 VCSEL的调制带宽来实现,另一方面可以通过先进 的编码调制技术来实现。VCSEL调制带宽的提升可 以从本征和寄生两方面入手,本征上主要有提高微分 增益、调节光子寿命、提高光限制因子这三方面。寄 生上主要是降低电阻和电容。先进的调制编码技术 包括多脉冲幅度调制、无载波幅度相位调制和离散多 音调制^[8]。其中多脉冲幅度调制 (PAM) 是所有调制 里复杂性和成本最低的。脉冲幅度调制的定义是:把 周期性脉冲序列看作正弦载波,用模拟信号对它进 行振幅调制。其通过二进制映射可以直接实现 log₂N倍的速率提升,非常适合低成本的 VCSEL 多模 光纤 (MMF) 光互连。

传统的调制方式为不归零 (NRZ) 调制, 即采用 高、低两种信号电平来表示要传输的数字逻辑信号 (0, 1), 每个传输的符号可以传输 1 bit 的逻辑信息。 因为只有两个幅度电平也被称为 NRZ。对于 PAM(*N*) 来说, *N* 代表符号中可能的信号电平数, 符号率 D 随之降低 log₂*N*倍, 若所需的数据速率为*R*, 则*D* = *R*log₂*N*。PAM4 调制采用 4 个信号电平 (11, 10, 00, 01) 来进行信号传输, 因此其每个传输的符号可以表示两 个 bit 的逻辑信息, 即频谱效率为 2 bit/(second·Hz)⁻¹。 如图 3 所示。PAM8 采用 8 个不同的信号电平 (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111) 来进行信号传输。 PAMN 虽然提高了频谱效率, 然而, 增加电平数量必 然导致对信噪比的要求更加苛刻^[9–11]。





(b)

2.1 850 nm VCSEL 的 NRZ 调制

对于 NRZ 调制, 从提高微分增益、调节光子寿命 和降低寄生来分别阐述。

(1)提高微分增益

提高微分增益主要依靠使用应变量子阱材料来 实现。2002年, T.Aggerstam^[12]在量子阱中加入一定 量的铟 (10% 或更少), 采用 InGaAs/AlGaAs 量子阱, 相对于 GaAs/AlGaAs 量子阱,其微分增益增加了一倍, 12 µm 孔径的多模 850 nm VCSEL, 80 ℃ 下其调制速 率为 10 Gbit/s。2009 年, Westbergh^[13] 采用应变 InGaAs/ AlGaAs 量子阱和双氧化层,氧化孔径为9µm,室温下 实现了 32 Gbit/s 无误码传输, 其阈值电流为 0.6 mA, 其斜率效率 0.8 W/A, 它对应的微分量子效率约为 55%。2009年, 柏林工业大学 (TUB)^[14] 在 VCSEL 中 采用 InGaAlAs 有源区和优化掺杂,氧化孔径为9 µm 器件,室温下实现了 39 Gbit/s 的无误码率传输。2010 年,查尔姆斯理工大学(CUT)^[15]采用双层氧化限制 层和 InGaAs 量子阱, 电流孔径直径为 7 µm 的 VCS-EL, 室温下实现 40 Gbit/s 无误码传输, 其阈值电流 为 0.4 mA。2012 年, CUT 的 Larrson 研究组^[16]采用 In₀₁Ga₀₉As/Al₀₃₇Ga₀₆₃As 量子阱实现了室温下 3 dB 带宽为 28 GHz, 44 Gbit/s 的无误码率传输。2016年, 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 (UIUC)的 Feng 研 究组^[17],采用 In_{0.072}Ga_{0.928}As/Al_{0.37}Ga_{0.63}As 量子阱,并 通过4层低 AI 含量的氧化层减小寄生电容以及使用 AlAs 作为散热层, 实现了带宽为 28.2 GHz、速率为

50 Gbit/s 的无误码传输。

(2)调节光子寿命

光子寿命的减小一般通过调节反向层厚度、缩短 腔长来实现, 2012年, CUT的 Larrson 研究组[16] 通过 调整反向层厚度,缩短腔长到半波长,调节光子寿命, 改善了载流子输运并且提高了光限制因子,其制备了 2~11 µm 的氧化孔。实现了室温下 3 dB 带宽为 28 GHz, 速率为44 Gbit/s的无误码率传输。2016年,采用 CUT 的 VCSEL 器件, IBM 与 Finsar 报道了一个 NRZ 调制 71 Gb/s 的传输速率^[18]。2015 年, CUT^[19] 通过将 主氧化物孔放置在量子阱两侧光场的第一个节点处, 增大了光限制。通过 3.5 µm 电流孔径的 850 nm VCSEL 实现了室温下带宽高达 30 GHz, 50 Gbit/s 的传输速 率。其阈值电流为 0.25 mA。2018 年, UIUC^[20] 通过 采用 $\lambda/2$ 短腔、五个量子阱和 4.7 um 的氧化孔径,实 现了室温下 3 dB 带宽最高约为 25 GHz, 同时 25 ℃ 下 可在 100 m OM4 光纤上传输 46 Gbit/s 的无误码传 输。同年,国立台湾大学的研究组^[21],设计制备了 λ/2 短腔 850 nm VCSEL, 其氧化孔径为 3.3 μm, 阈值 电流为 0.8 mA, 在不使用预加重、均衡和前向纠错 的情况下,室温下实现了3dB带宽为25GHz以及 50 Gbit/s 的无误码率传输。

(3) 降低寄生

由于器件越来越小,串联电阻和寄生电容成为限 制其高速性能的一个主要因素,减小寄生电容电阻能 够增加寄生截至频率。1997年, Y.C.Chang^[7]使用 GaAs/ AlGaAs 量子阱实现了带宽超过 20 GHz 的 VCSEL。 这个器件的高速是通过低寄生实现的,其采用离子注 入和 5 µm 厚的聚酰亚胺进行填平制作共面电极,减 小器件寄生电容。极板电容为 42 fF,极板串联电阻 为 28.3 Ω。2002 年, T. Aggerstam^[12] 通过离子注入顶 层 DBR 方式来减小氧化层电容。2009 年, Westbergh^[13] 采用无掺杂衬底、双氧化物孔和带隙设计的 DBR 来 降低寄生,其串联电阻大约90Ω。氧化孔直径为 9 μm 的 850 nm VCSEL 在室温下实现了 32 Gbit/s 无 误码传输。2010年, CUT^[15]采用双层氧化限制层与 InGaAs 量子阱, 电流孔径直径为 7 μm 的 850 nm VCSEL, 在室温下实现了 40 Gbit/s 无误码传输, 其阈 值电流为 0.4 mA, 串联电阻 130 Ω。2012 年, CUT 的 Larrson研究组^[16]采用了4层低 Al含量的 AlGaAs

氧化层减小寄生效应,实现了室温下3dB带宽为 28 GHz, 速率为 44 Gbit/s 的无误码率传输。2013 年, CUT^[22]为了减小寄生电容,在有源区上的P侧生长了 两个主氧化层与四个二级氧化层。使用 3 dB 带宽为 24 GHz 的 VCSEL 完成了 57 Gbit/s 的无误码传输。同 年, NCU的 Shi 研究组 hi 研究组^[23] 对 850 nm 氧化 限制型 VCSEL采用腐蚀氧化层,降低寄生效应以 及 Zn 扩散制作孔径减小谱宽和微分电阻, 实现了 41 Gbit/s 的传输速率,其微分电阻为 100 Ω。2016 年, UIUC 研究组^[17]在 850 nm VCSEL 中采用双氧化层和 4层低 Al 含量的 AlGaAs 氧化层减小寄生效应, 在 n型DBR中引入二元系AlAs 层实现高效散热,其差 分电阻约 53 Ω。报道的 VCSEL 实现了 3 dB 带宽为 28.2 GHz 以及 50 Gbit/s的无误码传输, 如图 4 所示。 2018年,北京邮电大学(BUPT)^[24]通过对顶部 DBR进 行湿法刻蚀,优化器件的阻尼,设计制备了 850 nm VCSEL, 实现了小信号调制带宽为 16.37 GHz, 如图 5 所示。

在图 6 中显示了近年来 VCSEL 带宽的研究进展,如图所示,通过优化本征的方式已实现最大带宽为 30 GHz。通过减小寄生的方式已实现最大带宽为 28.2 GHz,实际上很多时候两种方式是同时使用的。



- 图 4 (a) VCSEL 器件的 GSG 顶视图, (b) VCSEL 横截面 SEM 图, 暗 线是 p-DBR 中高铝氧化层^[17]
- Fig.4 (a) Top view of the VCSEL device with ground-signal-ground (GSG), (b) SEM image of the cross section of VCSEL. The dark lines are the oxidized high Al-composition layers in the p-DBR stack^[17]



- 图 5 (a) 高速 VCSEL 的横截面示意图, (b) 已制备完成的 VCSEL 显 微镜图像^[24]
- Fig.5 Schematic diagram of cross-section of high speed VCSEL,

(b) image of fabricated VCSEL^[24]



Fig.6 Progress of VCSEL bandwidth

2.2 850 nm VCSEL 的 PAM4 调制

单位符号承载的信息量翻倍意味着若要实现与 NRZ 同样的信号传输能力, PAM4 信号的符号速率只 需要达到 NRZ 信号的一半即可,这大大降低了链路 的带宽需求。并且传输通道中的符号间干扰由于符 号速率的下降对其造成的损耗大大减小。2011年, CUT 的 Larsson 研究组^[25]使用 12.5 Gbit/s 和 15 Gbit/s 的 850 nm VCSEL, 通过 PAM4 调制, 实现了在 200、 300 m 的多模光纤上 25 Gbit/s 和 30 Gbit/s 的传输速 率。接着分别于 2013年、2015年、2016年实现了 60^[26], 70^[10], 94 Gbit/s^[27]的链路速率,速率的提高得益 于电子手段的引入和光探测器的改进。2015年, CUT^[28]通过 PAM4 调制实现了 48.7 Gbit/s 的 850 nm 链路。2016年,又实现了 60 Gbit/s 的链路速率^[29]。同 年, OFS 公司^[30] 采用多路复用技术, 在接收误码率在 1×10⁻⁶的情况下, 通过 PAM4 调制, 实现 150 m 以上 51.5625 Gbit/s 的传输速率。华沙理工大学 (WUT)[31] 通过 PAM4 调制, 在超过 100 m 多模光纤中成功实现 了 108 Gbit/s 的传输。2017 年, 佐治亚理工学院 (GT) 的 Lavrencik 小组^[32]运用 PAM4 调制以及脉冲整型, 通过使用 30 GHz 的 VCSEL 器件以及传输器均衡、脉 冲响应,在不使用前向纠错的情况下实现了100 Gbit/s 的无误码传输。2018年,中国国立台湾大学 (NTU)^[33], 在预加重 PAM4 格式的波形后, 通过单模 VCSEL 在 背对背、长 100 m OM4 多模光纤下成功实现传输速 率 64 Gbit/s 的数据流。2018年, GT 的 J.Lavrencik 等 人^[34] 使用已经成熟的调制速率为 28 Gbit/s 的 850 nm VCSEL,在不使用前向纠错或接受均衡调制下,通过 PAM4 调制, 在超过 100 m 的 OM5 链路中实现 84 Gbit/s 数据传输。2019年, TUB的 Urs Hecht 等人[35], 运用 PAM4 调制, 通过使用 28 GHz 的 850 nm VCSEL 前向 反馈均衡实现了 80 Gbit/s 无误码传输。2020年,中国 国立台湾大学^[36],使用氧化孔径为 5.5 µm 的 850 nm VCSEL, 通过 PAM4 调制实现 100 米 OM5 多模光纤 80 Gbit/s 速率传输。

在图 7 中显示了近年来 VCSEL 的 PAM4 调制进展,由图可见, PAM4 调制速率最大已实现 108 Gbit/s, 调制速率主要集中在 50~100 Gbit/s, PAM4 技术已经相对成熟,调制速率集中在这个范围内的一个因素是 VCSEL 的光功率限制。



图 7 850 nm VCSEL PAM4 调制速率进展

Fig.7 Progress of PAM4 modulation speed of 850 nmVCSEL

总结来说, PAM4 相对于 NRZ 来说, 实现了更高 的调制速率, 但代价也很明显, 在相同比特率条件下, PAM4 的灵敏度会比 NRZ 差 3.3 dB。这意味着相同 条件下, PAM4 链路需要更多的光功率才能达到足够 低的误码率^[37]。

2.3 850 nm VCSEL 的 PAM8 调制

近年来, PAM-8 调制的研究多了起来, 2013年, CUT^[11]使用 850 nm VCSEL 通过 PAM8 调制和 OM4 多模光纤, 在超过 100 m 的传输距离上实现了高达 35.2 Gbit/s 的数据速率传输, 这是实验上首次实现 PAM8 调制。2017年, 苏黎世联邦理工学院 (ETH)^[38] 通过 OM3 多模光纤在 25, 75, 125 m 距离分别实现了 108, 99, 90 Gbit/s 的传输速率。这些速率是通过使用 850 nm 多模 VCSEL 实现的。2019年, 上海交通大学 (SJTU)^[39]利用商品级的 850 nm VCSEL, 在多模光纤 链路上进行实验研究, 通过 100 m 的 OM3 光纤传输, 使用二元概率成形方式的 PAM8 调制实现了 75 Gbit/s 的传输速率。

在图 8 中显示了近年来 VCSEL 的 PAM8 调制进展,由图可见, PAM8 调制速率最大已实现 108 Gbit/s。 PAM8 技术相对于 NRZ、PAM4 来说还有很多问题亟 需解决。





Fig.8 Progress of PAM8 modulation speed of 850 nm VCSEL

总结来说,多脉冲幅度调制要实现同样的信号传 输能力,PAM8 与 PAM4 相对 NRZ 来说,降低了链路 对带宽的要求,并且传输通道中的符号间干扰由于符 号速率的下降对其造成的损耗大大减小。但同时,它 们的灵敏度会比 NRZ 调制的差,需要更多的光功率 才能达到足够低的误码率。

3 结 论

文中主要从调制带宽和 PAM 技术这两方面讨论

了 VCSEL 高速的原理和进展。总之, 提高 VCSEL 带 宽的主要方法有调节光子寿命、减小有源区体积减小 寄生。PAM 技术相对于其他调制技术具有简单、低 成本的特点, 是提高传输速率的有效手段。VCSEL 现今制造出的 NRZ 最大调制带宽为 30 GHz, 所制备 出的最大 PAM4、PAM8 调制速率分别为 94 Gbit/s、 108 Gbit/s。未来, VCSEL 速率的进一步提高, 在器件 方面, 依靠高速器件可靠性的提升来实现, 在调制方 面, 依靠提出更先进的调制技术来实现。

参考文献:

 Lv Zhaochen. The study of high speed 850nm VCSEL array[D].
 Beijing: Beijing University of Technology, 2018: 9-19. (in Chinese)

吕朝晨. 高速850 nm垂直腔面发射激光器阵列研究[D]. 北京: 北京理工大学, 2018: 9-19.

- [2] Yu-Chia Chang, Larry A Coldren, Yu-Chia Chang. Design and Performance of High-Speed VCSELs[M]//VCSELs. Berlin: Springer, 2013.
- Philip Moser. Energy efficient oxide confined VCSELs for optical interconnects in data centers and supercomputers[D].
 Berlin: Technical University of Berlin, 2015: 40-52.
- [4] Peters M G, Thibeault B J, Young D B, et al. Band-gap engineered digital alloy interfaces for lower resistance verticalcavity surface-emitting lasers [J]. *Appl Phys Lett*, 1993, 63(25): 3411-3413.
- [5] Lear K L, Schneider R P. Uniparabolic mirror grading for vertical cavity surface emitting lasers [J]. *Appl Phys Lett*, 1996, 68(5): 605-607.
- [6] Thibeault B J, Bertilsson K, Hegblom E R, et al. High-speed charateristics of low-optical loss oxide-apertured vertical-cavity lasers [J]. *IEEE Photonics Technology Letters*, 1997, 9(1): 11-13.
- [7] Chang Y C, Wang C S, Johansson L A, et al. High-efficiency, high-speed VCSELs with deep oxidation layers [J]. *Electron Lett*, 2006, 42(22): 1281-1282.
- [8] Justin L, Siddharth V, Antony T V, et al. Scaling VCSEL-MMF links to 1 Tb/s using short wavelength division multiplexing [J]. J Lightwave Technol, 2018, 36(18): 4138-4145.
- [9] Sun L, Wang C, Du J, et al. Dyadic probabilistic shaping of PAM-4 and PAM-8 for cost-effective VCSEL-MMF optical interconnection [J]. *IEEE Photonics J*, 2019, 11(2): 1-11.
- [10] Szczerba K, Westbergh P, Karlsson M, et al. 70 Gbit/s 4-PAM

and 56 Gbit/s 8-PAM using an 850 nm VCSEL [J]. *J Lightwave Technol*, 2015, 33(7): 1395-1401.

- [11] Szczerba K, Karlsson M, Andrekson P, et al. 35.2 Gbit/s 8-PAM transmission over 100 m of MMF using an 850 nm VCSEL[C]//European Conference & Exhibition on Optical Communication, 2013.
- [12] Thomas Aggerstam, Rickard M von Wuertemberg, Christine Runnstroem, et al. Large aperture 850 nm oxide-confined VCSELs for 10 Gbit/s data communication[C]//Proc SPIE, 2002, 4649: 19–24.
- [13] Westbergh P, Gustavsson J S, Haglund A, et al. 32 Gbit/s multimode fibre transmission using high-speed, low current density 850 nm VCSEL [J]. *Electron Lett*, 2009, 45(7): 366-368.
- [14] Blokhin S A, Lott J A, Mutig A, et al. Oxide-confined 850 nm VCSELs operating at bit rates up to 40 Gbit/s [J]. *Electron Lett*, 2009, 45(10): 501-503.
- [15] Westbergh P, Gustavsson J S, Koegel B, et al. 40 Gbit/s errorfree operation of oxide-confined 850 nm VCSEL [J]. *Electron Lett*, 2010, 46(14): 1014-1016.
- Westbergh P, Safaisini R, Haglund E, et al. High-speed 850 nm
 VCSELswith28GHzmodulationbandwidthoperatingerror-freeupto
 44 Gbit/s [J]. *Electron Lett*, 2012, 48(18): 1145-1147.
- [17] Liu M, Wang C Y, Feng M, et al. 50 Gb/s error-free data transmission of 850 nm oxide-confined VCSELs[C]//Optical Fiber Communication Conference, 2016.
- [18] Kuchta D M, Rylyakov A V, Doany F E, et al. 70+Gb/s VCSELbased multimode fiber links[C]//Compound Semiconductor Integrated Circuit Symposium. IEEE, 2016.
- [19] Haglund E, Westbergh P, Gustavsson J S, et al. 30 GHz bandwidth 850 nm VCSEL with sub-100 fJ/bit energy dissipation at 25-50 Gbit/s [J]. *Electron Lett*, 2015, 51(14): 1096-1098.
- [20] Wang H, Qiu J, Yu X, et al. 85°C operation of 850 nm VCSELs deliver a 42 Gbit/s error-free data transmission for 100 meter MMF link[C]//2018 Optical Fiber Communications Conference and Exposition (OFC). IEEE, 2018.
- [21] Wu C H, Huang T Y, Qiu J, et al. 50 Gbit/s error-free data transmission using a NRZ-OOK modulated 850 nm VCSEL[C]//2018 European Conference on Optical Communication (ECOC), 2018.
- [22] Westbergh P, Haglund E P, Haglund E, et al. High-speed 850 nm VCSELs operating error free up to 57 Gbit/s [J]. *Electron Lett*, 2013, 49(16): 1021-1022.
- [23] Wun J M, Shi J W, Yan J C, et al. Oxide-relief and Zn-diffusion850 nm vertical-cavity surface-emitting lasers with extremely

small power consumption and large bit rate-distance product for 40 Gbit/sec operations[C]//Optical Fiber Communication Conference & Exposition & the National Fiber Optic Engineers Conference. IEEE, 2013.

- [24] Hu S, He X, He Y, et al. Impact of damping on high speed 850 nm VCSEL performance [J]. *Journal of Semiconductors*, 2018, 39(11): 51-54.
- [25] Szczerba Krzysztof, Westbergh Petter, Karout Johnny, et al. 30 Gbit/s 4-PAM transmission over 200 m of MMF using an 850 nm VCSEL.[C]//European Conference and Exhibition on Optical Communication, 2011.
- [26] Szczerba K, Westbergh P, Karlsson M, et al. 60 Gbits error-free
 4-PAM operation with 850 nm VCSEL [J]. *Electron Lett*, 2013, 49(15): 953-955.
- [27] Szczerba K, Lengyel T, Karlsson M, et al. 94-Gbit/s 4-PAM using an 850 nm VCSEL, pre-emphasis, and receiver equalization [J]. *IEEE Photon Technol Lett*, 2016, 22(28): 2519-2521.
- [28] Jose M Castro, Rick Pimpinella, Bulent Kose, et al. 48.7 Gbit/s
 4-PAM transmission over 200 m of high bandwidth MMF using an 850 nm VCSEL [J]. *IEEE Photon Technol Lett*, 2015, 27(17): 1799-1801.
- [29] Jose Manuel Castro, Rick Pimpinella, Bulent Kose, et al. Investigation of 60 Gbit/s 4-PAM using an 850 nm VCSEL and multimode Fiber [J]. *J Lightwave Technol*, 2016, 33(16): 3825-3826.
- [30] Sun Y, Lingle R, Shubochkin R, et al. 51.56 Gbit/s SWDM PAM4 transmission over next generation wide band multimode optical fiber[C]//Optical Fiber Communication Conference. IEEE, 2016.
- [31] Grzegorz Stepniak, Lukasz Chorchos, Mikel Agustin, et al. Up to 108 Gbit/s PAM 850 nm multi and single mode VCSEL transmission over 100 m of multi mode Fiber[C]//Ecoc, European Conference on Optical Communication. VDE, 2016.

- [32] Lavrencik J, Varughese S, Gustavsson J S, et al. 100 Gbit/s PAM-4 Transmission over 100 m OM4 and Wideband Fiber using 850 nm VCSELs[C]//Ecoc, European Conference on Optical Communication, 2016.
- [33] Hsuan-Yun K, Cheng-Ting T, Shan-Fong L, et al. Single-mode VCSEL for pre-emphasis PAM-4 transmission up to 64 Gbit/s over 100–300 m in OM4 MMF [J]. *Photonics Research*, 2018, 6(7): 666.
- [34] Justin L, Siddharth V, Antony T V, et al. Scaling VCSEL MMF Links to 1 Tb/s using short wavelength division multiplexing [J]. *J. Lightwave Technol.*, 2018, PP: 1-1.
- [35] Hecht U, Nikolay Ledentsov, Lukasz Chorchos, et al. 120 Gbit/s multi-mode fiber transmission realized with feed forward equalization using 28 GHz 850 nm VCSELs[C]//45th European Conference on Optical Communication (ECOC 2019). IET, 2019.
- [36] Cheng Yi Huang, Huai Yung Wang, Chun Yen Peng, et al. Multimode VCSEL enables 42 GBaud PAM-4 and 35 GBaud 16-QAM OFDM for 100 m OM5 MMF data link [J]. *IEEE* Access, 2020, 8: 36963-36973.
- [37] Yang Zhuokai, Tian Sicong, Larisch Gunter, et al. High-speed vertical-cavity surface-emitting laser based on PAM4 modulation [J]. *Chinese Journal of Luminescence*, 2020, 41(4): 399-413. (in Chinese)

杨卓凯, 田思聪, Larish Gunter, 等. 基于PAM4制的高速垂直 腔面发射激光器研究进展[J]. 发光学报, 2020, 41(4): 399-413.

- [38] Gebrewold S A, Josten A, Baeuerle B, et al. PAM-8 108 Gbit/s transmission using an 850 nm multi-mode VCSEL[C]//Lasers & Electro-optics Europe & European Quantum Electronics Conference. IEEE, 2017.
- [39] Sun L, Wang C, Du J, et al. Dyadic probabilistic shaping of PAM-4 and PAM-8 for cost-effective VCSEL-MMF optical interconnection [J]. *IEEE Photon J*, 2019, 11(2): 1-11.